

KAIフォトンクス株式会社 概要

名称	KAIフォトンクス株式会社/ KAI Photonics Co., Ltd.
所在地	本社 〒106-0041 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル8F 研究所 〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎7-1慶應義塾大学川崎タウンキャンパスE棟内
設立	2014年12月26日
役員	代表取締役社長 堀之内 英 取締役 CTO 小池 康博
事業内容	<ul style="list-style-type: none">・光伝送ファイバ及びその周辺デバイスの開発及び製造販売・フォトンクス材料、フォトンクスデバイスの開発及び製造販売・産学連携による次世代技術開発の企画・市場調査業務・全各号に附帯関連する一切の事業

KAI フォトニクス株式会社の設立背景

慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート(以下KPRI)で実施した平成22年度内閣府最先端研究開発支援プログラム(略称FIRST)等の研究成果を社会に還元するために、2014年12月に設立された慶應義塾大学発ベンチャー企業である。

(「KAI」は、KEIO And Innovation から名付けられた)